

(11)Publication number:

2002-231802

(43) Date of publication of application: 16.08.2002

(51)Int.CI.

H01L 21/68 B65D 85/86

(21)Application number: 2001-023575

(71)Applicant: HAYASHI TAKEHIDE

DAIICHI SHISETSU KOGYO KK

(22)Date of filing:

31.01.2001

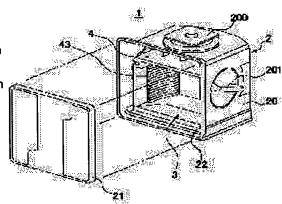
(72)Inventor: HAYASHI TAKEHIDE

# (54) WAFER CARRIER HAVING COMPATIBILITY

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wafer carrier having compatibility where, even if the latest Foup and the EFEM system are constructed as making a wafer diameter larger, a wafer of smaller diameter than its wafer diameter can be handled.

SOLUTION: The wafer carrier is constituted by setting a receiving platform for receiving a cassette on a base plate of the Foup, consisting of the Foup body which can accommodates a 300 mm wafer and a cover which seals a front side of this body, and by placing the cassette capable of accommodating a 200 mm wafer on the receiving platform.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of

21.10.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-231802

(P2002-231802A)

(43)公開日 平成14年8月16日(2002.8.16)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup> H 0 1 L 21/68 識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 21/68 B65D 85/86 H01L 21/68

T 3E096

B 6 5 D 85/38

R 5F031

審査請求 有 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願2001-23575(P2001-23575)

(22)出願日

平成13年1月31日(2001.1.31)

(71)出願人 593052800

林 武秀

東京都小金井市緑町5丁目17番25号

(71)出願人 000208709

第一施設工業株式会社

福岡県福岡市東区松島 3 丁目25番25号

(72) 発明者 林 武秀

東京都小金井市緑町5丁目17番25号

(74)代理人 100083851

弁理士 島田 義勝 (外1名)

Fターム(参考) 3E096 AA06 BA16 BB04 CA08 DA25

DC02 FA15 GA13

5F031 CA02 DA08 DA09 KA20 PA16

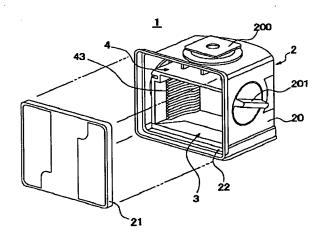
PA18

## (54) 【発明の名称】 互換性を備えたウェハー搬送容器

### (57)【要約】

【課題】 ウェハーの大口径化に応じて、最新のFoup及び前記EFEMシステムを構築した場合であっても、そのウェハーよりも小さな径のウェハーを処理することができる互換性あるウェハー搬送容器を提供することを目的とする。

【解決手段】 ウェハー搬送容器は、300mmウェハーを収容できるFoup本体と、この本体の前面を密封する蓋からなる前記Foupの底面板上に、カセットを受ける受台をセットし、その受台上に200mmのウェハーを収容できる前記カセットを載せて構成されている。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定径のウェハーを収容し、且つ、密封して搬送できるFoupに、前記ウェハーより小さな所定径のウェハーを収容できるカセットをセットしたことを特徴とする互換性を備えたウェハー搬送容器。

1

【請求項2】 前記カセットは、前記Foupの底面に取付けた受台を介して前記Foupにセットされると共に、前記受台には前記カセットに形成された位置決め部に対応する受台側位置決め部が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のウェハー搬送容器。

【請求項3】 前記カセットは、前記Foupの本体に対し着脱自在な底面板にセットされると共に、前記底面板には前記カセットに形成された位置決め部に対応する底面板側位置決め部が設けられていることを特徴とする請求項1 に記載のウェハー搬送容器。

【請求項4】 前記カセットを介して前記Foupに収容されるウェハーの中心は、前記Foupの中心に略一致することを特徴とする請求項1~3の何れかに記載のウェハー搬送容器。

【請求項5】 前記カセットを介して前記Foupに収 20 容されるウェハーの所定径は略200mmであり、一方、前記Foupに収容されるウェハーの所定径は略300mmであることを特徴とする請求項1~4の何れかに記載のウェハー搬送容器。

#### 【発明の詳細な説明】

## 【発明の属する技術分野】

【0001】本発明は、所定径のウェハー又はとのウェハーより小さな所定径のウェハーを密封状態で搬送できる互換性を備えたウェハー搬送容器に関する。

#### [0002]

【従来の技術】半導体工場では、ウェハーに作り込む回路線幅の微細化に比例するように、工場の自動化(Factory Automation, FA)が進んでおり、このFA化において、処理プロセスの工程間及び工程内のウェハー搬送を担う機器の1つが、ウェハー搬送容器である。

【0003】ウェハー搬送容器により搬送されるウェハーの径は、一枚のウェハーからのICチップの収容率を高めるため、100mm、125mm、150mm、200mmへと大口径化が進み、現在では300mm時代 40 に移行しつつある。ウェハーの大口径化と共に、ウェハー処理工程の周辺のクリーン度を重点的に確保するというミニエンバイロメント手法の要請から、ウェハー搬送容器の形態も変化してきている。例えば、200mmウェハーの場合には、その径に対応したカセット又はカセット+BOXであり、300mmの場合には、カセット・カセット+BOXに加え、Foup(Frontopening unified pod)が登場し、これが主流になりつつある。

【0004】Foupの仕様は、FA化のためSEMI 50 セットされ、前記受台には、前記カセットに形成された

(Semiconductor Equipment and Materials Internation al)スタンダードとして規格化されており、同様に下 oup2のドア(蓋)の自動開閉を行うオープナーも規格化されている。そして、これらの規格に対応して図9 に示したように前記オープナー50を介してFoup2 内のウェハーの受渡しを行うロボット51により受渡されたウェハーのアライメント装置等のEFEM(EquipmentFront End Module)システム5が、搬送路6と処理装置7間に設置されるようになっている。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このようなシステムには、融通性の点において次のような問題がある。即ち、SEMIスタンダードに準拠したFoup2及び前記EFEMシステム5を設置した後は、300mm以外のウェハーを処理することができないことである。300mm以外のウェハー、例えば200mmのウェハーの処理を行う必要が生じた場合には、改めてそのウェハーの径に対応したFoup、オープナー等を開発し、準備しなければならない。また、前記EFEMシステム5のような搬送路6と処理装置7間のインターフェイス、OHT(Over Head Transfer)52のような搬送装置とのインターフェイス、個々の処理装置7,7,7・・・間のインターフェイスも問題となるおそれがある。

【0006】そこで、本願発明は、ウェハーの大口径化 に応じて、Foup及びEFEMシステム等を構築した 場合であっても、そのウェハーよりも小さな径のウェハ つを搬送することができる互換性あるウェハー搬送容器 を提供することを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本願発明は、所定径のウェハーを収容し、且つ、密封して搬送できるFoupに、前記ウェハーより小さな所定径のウェハーを収容できるカセットをセットできるように構成した(請求項1に記載の発明)。ここでFoupとは、上述のように「Front openingunified pod」の略語で、前開き一体形ポッドの意である。この発明によれば、Foupを用いて所定径のウェハーより小さな所定径のウェハーを密封状態で搬送できるウェハー搬送容器を提供することができる。よってウェハーの大□径化に応じて構築したFoup、EFEM等の処理システムをそのまま活用することができる。また、より小さな所定径のウェハーについて、ミニエンバイロメントの要請に応えることができる。

【0008】上記発明において、前記カセットは、前記 Foupの底面に取付けた受台を介して前記Foupに セットされ、前記受台には、前記カセットに形成された



位置決め部に対応する受台側位置決め部が設けられてい ることを特徴とする(請求項2に記載の発明)。ここ で、前記カセットに形成された位置決め部とは、カセッ トをロードポート (図9の53参照) 上に載せて、位置 決めする部分であり、例えはカセットの底面に形成され ている「Hバー」を意味する。本発明は、カセットを前 記Foupにセットするため、前記カセットに設けられ た位置決め部に対応する受台側位置決め部が設けられて いる受台を前記Foupの底面上に敷くようにするもの で、前記カセットと前記Foup間に受台を介在させる だけで、互換性を持たせることができる。

3

【0009】上記発明において、前記カセットは、前記 Foup本体に対し着脱自在な底面板にセットされ、前 記底面板には、前記カセットに形成された位置決め部に 対応する底面板側位置決め部が設けられていることを特 徴とする(請求項3に記載の発明)。本発明は、カセッ トを前記Foupにセットするため、前記Foupの底 面板をはずして、前記カセットに設けられた位置決め部 に対応する底面板側位置決め部が設けられた底面板を取 付けるようにするもので、底面板を交換することによ り、互換性を持たせることができる。

【0010】上記各発明において、前記カセットを介し て前記Foup に収容されるウェハーの中心は、前記F ο u p の中心に略一致することが好ましい (請求項4 に 記載の発明)。搬送路と処理装置間のインターフェイス におけるロボットハンドリングは、前記Foupの中心 位置を基準に制御されており、その中心と前記カセット を介して前記Foup に収容されるウェハーの中心を略 一致させることにより、ロボットハンドリングのティー チングの手間を簡略化することができる。工程内或いは 装置内でのインターフェイス等においても同様の作用効 果を得ることができる。

【0011】上記各発明において、前記カセットを介し て前記Foupに収容されるウェハーの所定径は略20 0mmであり、一方、前記Foupに収容されるウェハ -の所定径は略300mmである(請求項5に記載の発 明)。これは、本発明を構成する前記Foupが300 mm時代と共に、ミニエンバイロメントの要請から出現 したことに基づものであるが、上記各発明はこれらの径 に限定されるものではない。

#### [0012]

【発明の実施の形態】上記各発明の実施の形態に係る構 成例を図面に基づいて説明する。図1は第1実施形態に 係るウェハー搬送容器の斜視図、図2は同搬送容器の各 構成部材の各斜視図、図3は図2に示した構成部材の受 台のA-A矢視断面図、図4及び図5は同構成部材であ るカセットの正面図及び底面図である。なお、これらの 各図、後述の各図及び図9において、同一の構成につい ては、同一の符号を付して、重複した説明を省略する。 【0013】前記ウェハー搬送容器1は、図1及び図2 50

に示したように、所定径が300mのウェハー(300 mmウェハー)を収容できるFoup本体20と、この 本体20の前面を密封する蓋21からなるFoup2の 底面22上に、受台3をセットし、その受台3上に所定 径が200mmのウェハー(200mmのウェハー)を 収容できるカセット4を載せて構成されている。

【0014】図2に図示したように、前記Foup本体 20の外側上面にはOHT52 (図9参照) による自動 搬送用のロボティックフランジ200、外側両サイドに はマニュアル搬送用のサイドハンドル201が取付けら れている。Foup本体20の内側両サイドには300 mmウェハーのエッジを支えるサポート部202が設け られ、例えば13枚或いは25枚の300mmウェハー が所定ビッチ間隔、例えば10mm間隔で水平方向に配 置できるようになっている。

【0015】前記Foup本体20の外側底面には、ロ ードポート53 (図9参照) に配置されたオープンナー 50 (図9参照) に設けられた3本の突起状のピン(図 示せず) に対応する溝220が設けられ、その形状がF oup本体20の内側底面に現れている。このようなオ ープンナー50側の3本のピンとFoup2側の溝22 0によるキネマティックカプリングにより、前記ロード ボート53上においてFoup2の中心の位置決めが行 われる。同時に前記Foup2の中心に略一致した30 0mmウェハーの中心、即ち、300mmウェハーの前 後、左右及び上下の3次元的位置が確定される。なお、 前記Foup2はロードポート53上への配置状態を確 認するセンシングパッドを底面に取付けたものでもよい し、また搬送態様に応じてフォークリフト搬送用のサイ ドフランジを取付けたFoup、コンベアレールを取付 けたFoupでも良い。また、前記Foup2の内側両 サイドのサポート部202がカセット状に形成され、と のカセットを取出せるFoupでもよい。

【0016】前記蓋21は、前記オープンナー50によ って自動で前記Foup本体20の前面を密閉状に開閉 するもので、図示は省略するが前記オープンナー50の 位置決めピンやラッチキーに対応する孔が設けられてい る。なお、図1及び図2に示した蓋21は、自動用のも のであるが、マニュアル開閉ハンドル付きの蓋に代える **ともできる。** 

【0017】前記受台3は、図1及び図2に示したよう に前記カセット4を載せるもので、前記キネマティック カプリングによるFoup2の高精度な位置決めを、前 記カセット4にも反映させるため、前記Foup本体2 0の底面22上に、ガタツキつきなく嵌合できるように 成形する。前記受台3の上面には、図2に示したように 前記カセット4用の受台側位置決め部30が設けられて いる。例えば、200mmウェハー搬送用のカセット4 には、前記ロードポート53上での位置決め部として 「Hバー」と称されるH字状の突片40が形成されてい 5

る(図4及び図5参照)。これに応じて前記受台3にも受台側位置決め部30としてH字状の溝30を形成する。このH字状の溝30により、カセット4の位置が正確に確定される。なお、このように構成される受台3は、プラスチック等の合成樹脂、金属板等で成形する。【0018】前記カセット4は、その本体内に200mmウェハーを収容し搬送するもので、図2、図4及び図5に示したように、その外側上面にマニュアル搬送用の取手41、その外側左右側面にロボット用フランジ42、その内側両サイドに各ウェハーの各エッジを支持す10るサポート部43、その外側底面44に前記「Hバー40」が設けられている。このように構成されたカセット4は、耐熱性のある合成樹脂、Ptのような金属で製造されている。

【0019】上記ウェハー搬送容器1は前記Foup2の蓋21を開放し、前記本体20の底面22上に前記受台3を敷き、そのH字状の溝30にカセット4の「Hバー40」を嵌合すればよい。そして200mmウェハーを処理する場合には、前記カセット4に200mmウェハーを収容し、300mmウェハーの処理ラインに流せ 20ばよい。300mmウェハーの処理では、前記カセット4を取外せばよい。よって、ウェハー搬送容器1は、300mmウェハー及び200mmウェハーに併用できる互換性のあるFoupとなっており、また200mmウェハーの処理おいても、エンバイロメント手法の要請に答えることができる。

【0020】前記受台3は、前記Foup本体20の底面22上に、ガタツキつきなく嵌合できるように成形すればよく、Foup底面の22Aの形状が、例えば図6のように形成されている場合には、同図に示したような形状の受台3Aに成形すればよい。

【0021】次に、図7に基づいて、第2実施形態に係 るウェハー搬送容器の構成例を説明する。このウェハー 搬送容器 1 Aの特徴は、前記受台 3 の代わりに、Fou p本体20の底面板として、300mmウェハー用のも のと、200mmウェハー用のものを用意した点であ る。300mmウェハー用の底面板23は、上記第1実 施形態の前記Foup2の底面22と略同一である。一 方、200mmウェハー用の底面板24は、その上面に 前記カセット4の「Hバー40」を嵌込むことができる 底面板側位置決め部としてH字状の溝240を形成し、 図示は省略するが、その裏面には前記キネマティックカ プリング用の溝等を形成する。そして、300mmウェ ハーの処理では、前記ウェハー搬送容器1Aに300m mウェハー用の底面板23を取付ける。一方、200m mウェハーを処理する場合には、前記300mmウェハ ー用の底面板23を取り外し、前記底面板24を前記ウ ェハー搬送容器1Aの底面に取付けて、前記H字状の溝 240にカセット4の「Hバー40」を嵌合して前記カ セット4をセットする。この第2実施形態においても、

第1実施形態に係るウェハー搬送容器1と同様の作用効果を奏する。

【0022】上述の各実施形態に係るウェハー搬送容器 1, 1 A の場合には、前記キネマティックカプリングに より、図8に示したようにFoup2のバイラテラル基 準線(Bilateral datum) Bdとフェイ シャル基準線 (Facialdatum) Fdの交点、 即ちFoup2の中心WOが前記ロードポート53上に 位置づけられ、その中心に略一致して300mmウェハ ーW1の中心WOが位置する。このFoup2に前記カ セット4を収容した場合に、200mmウェハーW2の 中心Woが、前記中心WOに略一致することが望まし く、図8のようにカセット4のパイラテラル基準線bd とフェイシャル基準線 f dが前記Foup2のバイラテ ラル基準線Bdとフェイシャル基準線Fdに略一致する ように、前記H溝30、240を形成する。その結果、 300mmウェハーW1のロボットハンドリングの際に 設定したロボットアームのストロークがそのまま200 mmウェハーW2用に流用することができ、ロボットア ームにおけるティーチングを簡略化することができる。 また、前記Foup2に収容する300mmウェハーの 1枚目の高さと、前記カセット4に収容する200mm ウェハーの1枚目の高さとが等しければ、ロボットアー ムのリフトアップのピッチを同一にすることも可能性が あり、さらにティーチングを簡略化することができる。 よって、300mmウェハーW1の処理システムを維持 しながら、200mmウェハーW2を処理することがで きる。

【0023】上記各実施形態は、300mmウェハーW 1と200mmウェハーW 2間において互換性があるウェハー搬送容器1等であるが、これらの所定径に限定されることはなく、例えば300mmウェハーと250mmウェハー(10インチ)或いは150mm(6インチ)でもよい。逆に300mmウェハー以上のウェハー用のFoupでもよい。

## [0024]

【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば、所定径のウェハーより小さな所定径のウェハーを密封状態で搬送できるウェハー搬送容器を提供することができるので、ウェハーの大口径化に応じて構築したFoup、EFEM等の処理システムをそのまま活用することができる。また、より小さな所定径のウェハーについて、ミニエンバイロメントの要請に応えることができる。

【0025】請求項2に記載の発明によれば、カセットとFoup間に受台を介在させるだけで、処理するウェハー径の相違に拘わらず、ウェハー搬送容器に互換性を持たせることができる。

【0026】請求項3に記載の発明によれば、Foup の底面板を交換することにより、処理するウェハー径の 50 相違に拘わらず、ウェハー搬送容器に互換性を持たせる

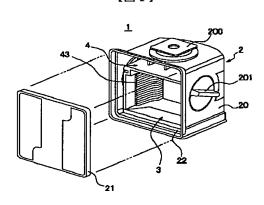
**特開2002-231802** 

	. 7		8		
ことができ	<b>する。</b>	*	2 Foup	20	F
[0027	7】請求項4に記載の発明によれば、ロボット		oup本体		
ハンドリン	, グのティーチングの手間を簡略化することが		21 蓋	2 2	底
できる。工程内或いは装置内でのインターフェイス等に			面		
おいても同様の作用効果を得ることができる。			22A Foup底面	23	底
【0028】請求項5に記載の発明によれば、300m			面板		
mウェハーと、200mmウェハー間の互換が可能なウ			24 底面板		
ェハー搬送容器とすることができる。			200 ロボティックフランジ	20	1
【図面の簡単な説明】			サイドハンドル		
【図1】	第1実施形態に係るウェハー搬送容器の斜視	10	202 サポート部	2 4	0
図、			H字状の溝		
【図2】	同ウェハー搬送容器を構成する各部材の各斜		3 3A 受台	3 0	受
視図、			台側位置決め部		
【図3】	図2の受台のA-A矢視断面図、		4 カセット	4 0	Н
【図4】	同ウェハー搬送容器を構成するカセット正面		字状の突片(Hバー)		
図、			41 取手	4 2	口
【図5】	同底面図、		ボット用フランジ		
【図6】	別例に係る受台の構成例図、		43 サポート部	4 4	底
【図7】	第2実施形態に係るウェハー搬送容器の斜視		面		
図、		20	5 EFEMシステム	5 0	才
【図8】	Foupとカセットの位置決め図、		ープンナー		
【図9】	EFEMシステムの概略図。		52 OHT	53	口

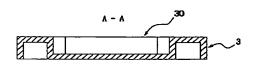
【図1】

【符号の説明】

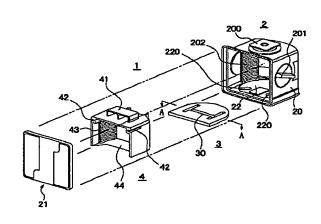
1 1A ウェハー搬送容器

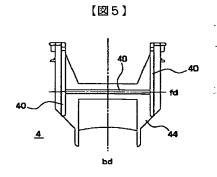


【図3】









ードポート

